



工業的 水素製造法						
	水素製造法	原料	エネルギー	評価		
	メタン改質法	水+メタン	熱	安価(世界の90%を生産) 炭酸ガス排出		
既存技	アルカリ水電解 2K*+2H2O+2e=2KOH 2OH=H2O+1/2O2+2e	H+H <sub>2</sub> 水 * (KOH水溶液)	電気	電力が高価 炭酸ガス排出なし		
術	副生水素 ・製鉄 C+H <sub>2</sub> O=CO+H ・ソーダ工業 (NaCI電気分解	H <sub>2</sub> 石炭 ¥)海水	熱電気	直近(2020-2030年ごろまで) の需要に対応可能 炭酸ガス排出		
	石炭ガス化法+CCS*	水+石炭	熱 (化石燃料)	大規模集中型		
	メタン改質法+CCS*	水+メタン		低員灰糸焼米初 炭酸ガス排出なし		
将来	<ul> <li>熱化学法</li> <li>ハイブリッド法</li> <li>高温水蒸気電気分解法</li> </ul>	ж	熱、電気 (原子力)	大規模集中型 放射性廃棄物 炭酸ガス排出なし		
技術	放射線分解法 (G値として整理	e) 水	放射線 (原子力)	放射性廃棄物の有効利用 小規模 炭酸ガス排出なし		
	<ul> <li>熱化学法</li> <li>・電気分解等</li> </ul>	ж	熱、電気 (自然エネルギー:太 陽光、バイオマス等)	小規模分散型 炭酸ガス排出なし		















熱化学法による代表的水素製造法					
製造法	概要	備考考			
Znプロセス	亜鉛(Zn)を循環物質として使用。 ①H <sub>2</sub> 0+ZnZnO+H <sub>2</sub> (2ZnOZn+0.50 <sub>2</sub>	<ul> <li>・②の反応に約2000°Cの熱が必要</li> <li>→太陽熱を熱源として研究開発</li> <li>・固気の反応→バッジ方式</li> </ul>			
ISプロセス	ヨウ素(I)と硫黄(S)を循環物質として使用。 ①1₂+SO2+2H2O→2H1+H2SO4 ②2H1→1₂+H2 ③H2SO4→SO2+H2O+0.5O2	<ul> <li>・②及び③の反応に約400~900℃の熱が 必要→高温ガス炉に適用可能</li> <li>・気液の反応→連続循環方式</li> </ul>			
UT-3プロセス	カルシウム(Ca)、鉄(Fe)、臭素(Br)を循環物質とし て使用。 (1)CaBr <sub>2</sub> +H <sub>2</sub> O→CaO+2HBr (2)CaO+Br <sub>2</sub> →CaBr <sub>2</sub> +0.50 <sub>2</sub> (3)Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> +3HBr→3FeBr <sub>2</sub> +4H <sub>2</sub> O+Br <sub>2</sub> (4)3FeBr <sub>2</sub> +4H <sub>2</sub> O→Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> +6HBr+H <sub>2</sub>	<ul> <li>・2)~4の反応に約300~800℃の熱が必要一高温ガス炉に適用可能</li> <li>・固気の反応ーバッジ方式</li> </ul>			
Westing- House プロセス	硫黄(S)を循環物質として使用。 ①SO <sub>2</sub> +2H <sub>2</sub> O→H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> +H <sub>2</sub> (2)H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> →SO <sub>2</sub> +H <sub>2</sub> O+0.5O <sub>2</sub>	<ul> <li>①の反応に電気を使用</li> <li>・2の反応に約900°の熱が必要</li> <li>→高温ガス炉に適用可能</li> <li>・気液の反応→連続循環方式</li> </ul>			





 $\Delta H_0 = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 - \Delta H_4$ 





























H<sub>2</sub> permeable membrane tube supplied with CH<sub>4</sub> Methods to produce H<sub>2</sub> from CH<sub>4</sub> • Water-reforming  $CH_4 + H_2O = CO + 3H_2$  Need catalyst, need to supply heat, 800°C • Partial oxidation Reaction mechanism  $CH_4 + \frac{1}{2}O_2 = CO + 2H_2$  Overall reaction (Texaco method) No catalyst, no need to supply heat 1300°C Prettre(1946) Complete oxidation 3CH<sub>4</sub>  $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \xrightarrow{\downarrow} 4(CO + 2H_2)$  Two-step reaction of  $CH_4$ Hickman(1993)  $(1/2)O_{2}$  $CH_4 \rightarrow C + 4H^* \stackrel{\bullet}{\rightarrow} CO + 2H_2$ Direct catalytic oxidation of CH<sub>4</sub> use catalyst, 700°C Catalyst bed → H<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, O<sub>2</sub> Study effects of flow rate, CH /O, ratio and temperature on conversion ratio























